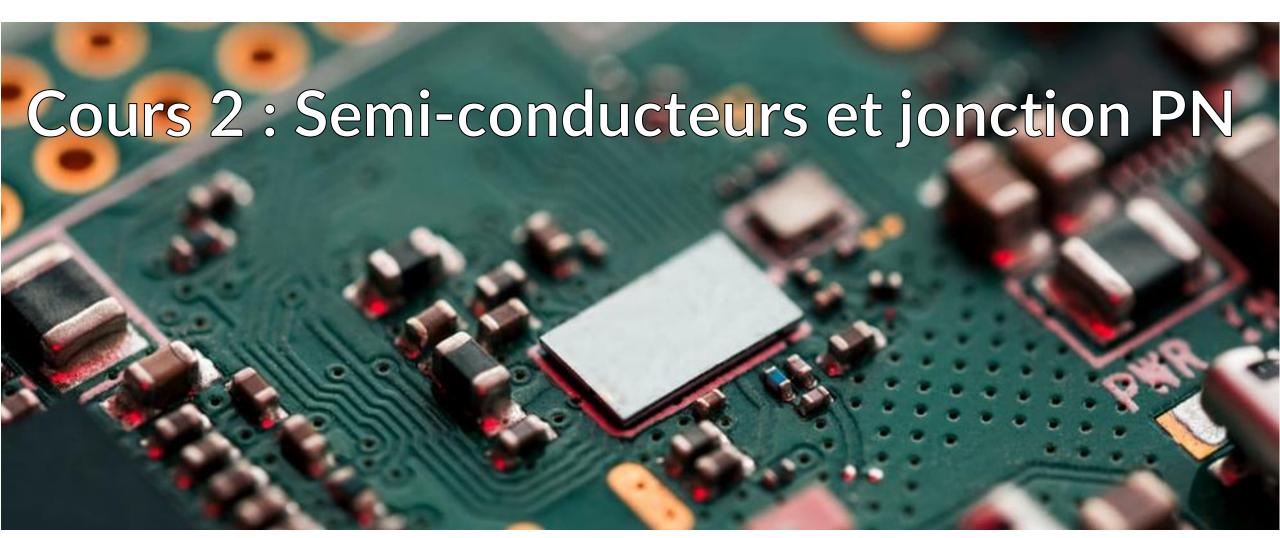


## ING2 – Électronique fondamentale





auteur : Maxime SCHNEIDER Co-auteurs : Thierry MINOT et Neil ROSTAND

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion

#### 2. La jonction PN

- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Les semiconducteurs

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Structure de l'atome

Un atome est électriquement neutre. Il est composé d'un noyau positif comprenant des nucléons (protons positifs et neutrons neutres) et d'un nuage électronique.

Symbole du noyau :



Z = numéro atomique = nombre de protons, de charge +e

A = nombre de masse = nombre de nucléons

= nombre de protons Z + nombre de neutrons N

L'atome, électriquement neutre, possède donc autant d'électrons négatifs que de protons positifs. Le nuage électronique est donc composé de Z électrons.

Exemple avec l'atome de Silicium particulièrement intéressant car on le retrouve dans l'industrie du semi-conducteur.

$$^{28}_{14}Si$$

$$\begin{array}{c|c} 285i & Z = 14 \text{ protons} \\ N = A - Z = 14 \text{ neutrons} \\ 14 \text{ protons donc } 14 \text{ électrons} \\ \end{array}$$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

Le modèle de Bohr (simpliste et obsolète) décrit l'atome comme un modèle planétaire avec des électrons occupant des couches ayant des niveaux d'énergie définie.

• Les couches se nomment : K, L, M, N, etc ... Chacune d'elles ne peut être occupée que par  $2n^2$  électrons au maximum, n étant le numéro de la couche, ou encore nombre quantique principal.

```
n=1, couche K : 2 \times 1^2 = 2 électrons au maximum n=2, couche L : 2 \times 2^2 = 8 électrons au maximum n=3, couche M : 2 \times 3^2 = 18 électrons au maximum, etc. ...
```

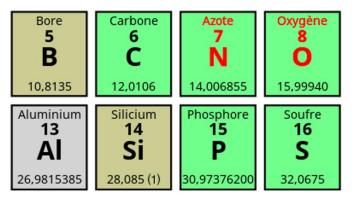
• La structure électronique d'un atome définit le remplissage des électrons dans les couches, sachant que ceux-ci se placent déjà dans la couche de plus basse énergie K, puis remplissent les couches de plus hautes énergies : L, M, N, etc. ...

#### Exemple : structure électronique de l'atome de Silicium :

14 électrons : soit 2 dans la couche K, puis 8 dans la couche L et enfin 4 dans la couche M, d'où la structure électronique :  $(K)^2(L)^8(M)^4$ 

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

- La dernière couche remplie est appelée couche de valence. Les électrons de valence contribuent à la conduction électrique dans le métal.
- Les atomes sont rangés dans une classification périodique (de Mendeleïev) par numéros atomiques croissants. Mais la particularité de cette classification est que les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, formant ainsi une famille avec des propriétés chimiques et parfois physiques similaires.

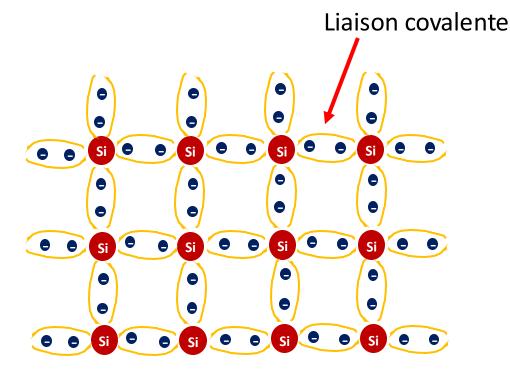


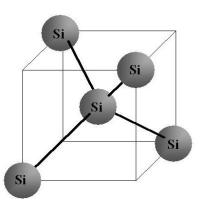
La structure électronique du Silicium est  $(K)^2(L)^8(M)^4$ , sa couche de valence est donc la couche M, donc l'atome de Silicium a 4 électrons de valence, comme le carbone.

- Le Bore et le Phosphore vont aussi jouer un rôle important dans l'industrie des semi-conducteurs :
  - Le **bore**, est dans la colonne avant celle du Silicium, et a donc que 3 électrons de valence. Il intervient dans le **dopage de type P**.
  - Le **Phosphore**, est dans la colonne après celle du Silicium, et a donc 5 électrons de valence. Il intervient dans le **dopage de type N**.

- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

- Les liaisons entre les atomes de silicium respectent généralement la règle de l'octet :
  Le silicium comme le carbone tend à former des liaisons covalentes pour compléter sa
  couche de valence avec huit électrons ce qui lui confère une stabilité maximale.
- On parle de liaisons covalentes car la différence d'électronégativité est nulle sachant que les deux atomes formant la liaison Si-Si sont identiques. (A l'inverse, la liaison Na-Cl est ionique car les atomes de sodium et de Chlore ont chacun une électronégativité très différente)





Les atomes de silicium, comme ceux du carbone, sont inscrits dans une structure tétraédrique

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Énergie thermique

• On peut, pour simplifier, considérer que les atomes de Silicium sont reliés entre eux par des ressorts, et que l'ensemble forme une matrice d'atomes.

Si on plonge cette matrice dans un bain thermique, les ressorts se mettent à vibrer, selon différents degrés de liberté, comme la translation, la rotation, ou la vibration. La matrice d'atomes acquiert alors de l'énergie thermique liés à ces vibrations, l'énergie thermique  $E_{Th}$  étant l'énergie cinétique moyenne  $\langle E_C \rangle$  de vibration des atomes.

### Théorème d'équipartition :

Le théorème d'équipartition de l'énergie est fondamental en physique. Il stipule que, à l'équilibre thermique, l'énergie est répartie également entre tous les degrés de liberté d'un système. En d'autres termes, chaque degré de liberté d'une particule dans un système à une température donnée possède une énergie cinétique moyenne de :

$$E_{Th} = \langle E_C \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

T = temp'erature (en Kelvin)  $k_B = \text{constante}$  de Boltzmann  $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \, J. \, K^{-1}$ 

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

Dans le cas **des atomes dans un semi-conducteur**, on considère principalement les degrés de liberté de translation. les degrés de liberté de translation sont les trois axes : (Ox), (Oy), et (Oz). Cela signifie que les atomes vibrent dans ces trois directions.

Un axe correspond à une énergie cinétique moyenne de  $E_{Th}=\langle E_C\rangle=\frac{1}{2}\,k_BT$ , pour 3 axes, il faut multiplier par 3 !

$$E_{Th} = \langle E_C \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

⇒ La température est donc, à un facteur près, l'énergie cinétique moyenne d'agitation des particules (ici les atomes).

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Lien avec l'électronique :

$$E_{Th} = \langle E_C \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

#### Cas du conducteur :

D'après la relation, si la température T du métal augmente, l'énergie cinétique  $\langle E_C \rangle$  moyenne de vibration des atomes augmente. Cela crée plus de collisions avec les atomes du réseau ce qui diminue la mobilité  $\mu$  des électrons, et par conséquence une augmentation de la résistivité  $\rho$  et donc une diminution de la conductivité  $\gamma$  (car  $\gamma=1/\rho$ ).

Conclusion:

si 
$$T \nearrow alors \gamma \searrow$$
, (donc  $R \nearrow$ )

#### Cas du semi-conducteur:

Dans un semi-conducteur, il y a deux types de porteurs de charge : les électrons et les trous (dont on parlera un peu plus loin). La mobilité, comme précédemment, des électrons et des trous diminue si la température augmente.

MAIS, le nombre de porteurs de charges, (les électrons et les trous), augmente bien plus si T augmente (on parlera un peu plus loin), ce qui compense la diminution de leur mobilité, entrainant même une augmentation de la conductivité.

**Conclusion:** 

si  $T \nearrow alors \gamma \nearrow$ , (donc  $R \searrow$ )

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

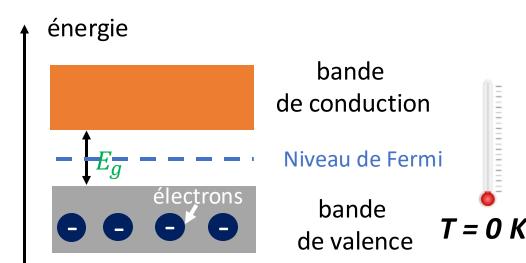
## Différence entre un conducteur et un semi-conducteur

La différence principale entre un conducteur et un semi-conducteur réside dans leur capacité à conduire l'électricité.

#### Vocabulaire préliminaire :

## Au zéro absolu (0 K):

- La bande de valence d'un semiconducteur est la dernière bande d'énergie TOTALEMENT occupée par les électrons.
- La bande de conduction est celle haut dessus de la bande de valence et elle est TOTALEMENT vide.
- Le niveau de Fermi est le niveau d'énergie le plus élevé occupable par les électrons au zéro absolu. (Analogie entre le niveau de fermi et le flotteur sur l'eau, le flotteur étant au niveau maximum où peut se trouver l'eau.)



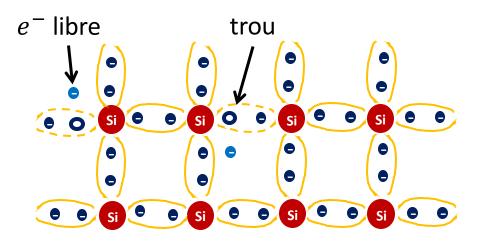
L'énergie  $E_g$  qui sépare la bande de valence de la bande de conduction est appelée le « **gap** » (fossé, bande interdite).

Le SC se comporte comme un isolant, car pas d' $e^-$  dans la bande de conduction.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

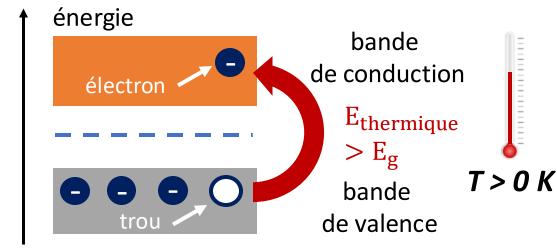
## En augmentant la température (T > 0K):

- les  $e^-$  acquièrent de l'énergie et certains d'entre eux passent dans la bande de conduction : ils deviennent des  $e^-$  libres.
- Les  $e^-$  libres laissent derrière eux des espaces vacants dans la bande de valence du cristal : des **trous** (particules fictives encore appelées quasi-particules auxquelles on associe une charge opposée à celle de l'électron : q = +e).
- On parle de recombinaison de paire électron-trou lorsqu'un  $e^-$  de la bande de conduction perd de l'énergie et retombe dans un trou de la bande de valence.



#### Remarque importante :

La notion de trou est bien plus complexe, mais le modèle d'un trou qui se déplace dans le sens opposé des électrons marche bien. (comme le modèle de Drude!)



Le SC se comporte comme un conducteur grâce à la présence  $d'e^-$  dans la bande de conduction et de trous dans la bande de valence.

 $\implies$  La conductivité  $\gamma \nearrow$  si  $T \nearrow$ 

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

### **Conducteurs:** (exemple: cuivre, aluminium)

- Conductivité élevée : Les conducteurs, comme les métaux (cuivre, aluminium), ont une conductivité électrique très élevée. Cela signifie que les électrons peuvent se déplacer librement à travers le matériau, permettant un flux de courant électrique sans grande résistance.
- Bande de conduction: Dans un conducteur, la bande de conduction est partiellement remplie, le niveau de Fermi est dans la bande de conduction ce qui permet aux électrons de se déplacer facilement. La distinction entre les bandes de valence et de conduction n'a pas de sens dans les métaux, car la conduction se produit dans la bande de conduction partiellement remplie. (Rq: une bande totalement vide ou totalement remplie ne conduit pas)

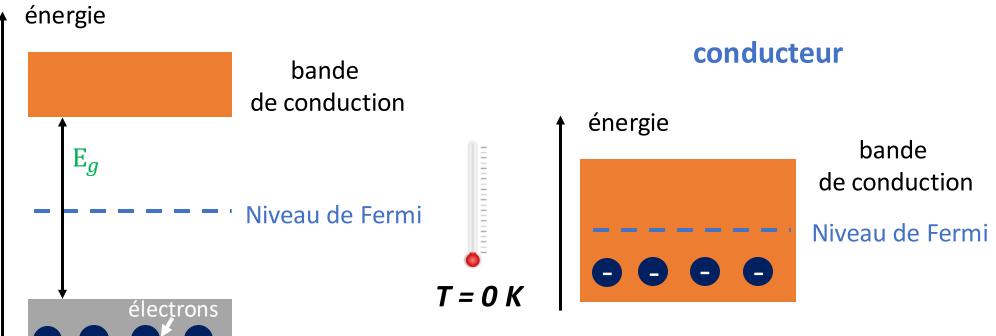
### Semi-conducteurs: (exemple: silicium, germanium)

- Conductivité intermédiaire : Les semi-conducteurs ont une conductivité électrique qui se situe entre celle des conducteurs et celle des isolants. Leur capacité à conduire l'électricité peut être modifiée par des facteurs externes comme la température ou le dopage (ajout d'impuretés).
- Bande interdite: Les semi-conducteurs possèdent une petite bande interdite (gap) entre la bande de valence et la bande de conduction. Le niveau de Fermi est dans la bande interdite. À température ambiante, certains électrons peuvent acquérir suffisamment d'énergie pour franchir cette bande interdite et contribuer à la conduction électrique.

- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

#### Différence fondamentale entre isolant et conducteur :





L'énergie  $\mathbf{E}_g$  du gap est très grande empêchant les électrons de passer de la bande de valence à la bande de conduction. Si  $T \nearrow$ , quelques électrons passent dans la bande de conduction.

Le niveau de Fermi est dans la bande de conduction. Pas de bande de valence.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Semi-conducteur pur : (ou encore intrinsèque)

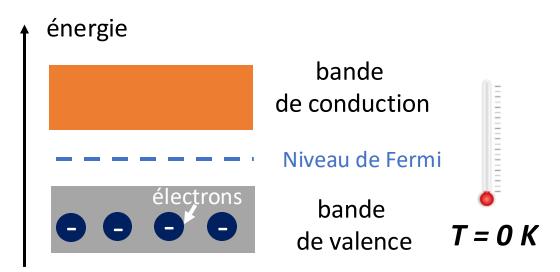
Dans un semi-conducteur **pur** (non dopé) (exemple Silicium pur), la conductivité est limitée car il n'y a pas de porteurs de charge supplémentaires introduits par le dopage.

À température ambiante, seuls quelques électrons sont excités thermiquement de la bande de valence à la bande de conduction, créant ainsi des trous dans la bande de valence.

Dans un semi-conducteur **intrinsèque**, le niveau de Fermi est exactement au milieu de la bande interdite. La concentration d'électrons de conduction est égale à celle des trous.

On a alors : n = p

Remarque : le SC pur n'existe pas technologiquement parlant car il y a toujours des impuretés ( = dopage P à  $1 \times 10^{15} cm^{-3}$ , ce qui est considéré comme faible).



- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Semi-conducteur dopé (ou encore extrinsèque)

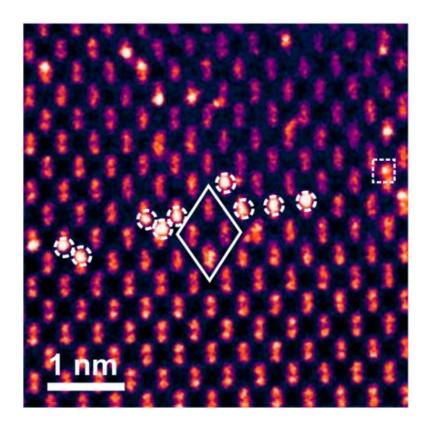
Dans un semi-conducteur **dopé** (par ajout d'impuretés), la conductivité est augmentée de manière significative, car le dopage introduit des porteurs de charge supplémentaires :

- Dans le dopage de type N, on introduit des atomes donneurs d'électrons (éléments du groupe V de la table périodique (comme le phosphore, l'arsenic ou l'antimoine) dans un matériau semi-conducteur comme le silicium, qui est un élément du groupe IV.)
- Ces atomes de type donneur ont 5 électrons de valence, contre 4 pour le silicium.
   Lorsqu'un atome de phosphore (par exemple) remplace un atome de silicium dans le réseau cristallin, il se lie à ses voisins silicium avec 4 de ses électrons de valence, comme le ferait un atome de silicium. Cependant, le 5° électron est en excès.

#### Où va ce 5<sup>e</sup> électron?

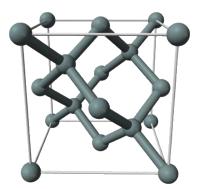
- Cet électron excédentaire a beaucoup d'énergie par rapport aux électrons qui se trouvent dans la bande de valence du semi-conducteur. Il est donc facilement libéré par l'énergie thermique pour passer dans la bande de conduction, où il devient un porteur de charge libre, prêt à participer à la conduction électrique.
- Ainsi, le dopage de type N **augmente la concentration d'électrons** dans la bande de conduction. Ces électrons supplémentaires dans la bande de conduction améliorent évidemment la conductivité  $\gamma_{sc}$  du matériau semi-conducteur.

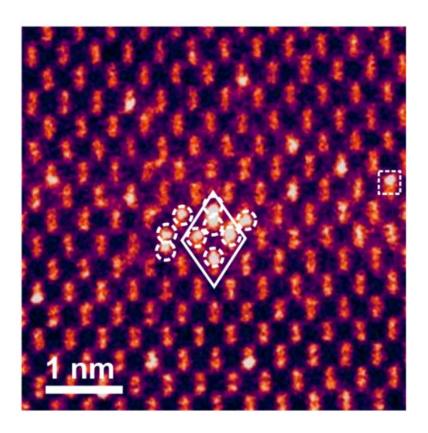
- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse



■ Silicium pur observé au METB

Les atomes adoptant une structure cristalline de type diamant





- même échantillon après dopage de type N (Bismuth)
- ▶ 1 atome de Bismuth est positionné dans le losange, changeant ainsi la structure locale

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion

#### 2. La jonction PN

- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

#### Dopage de type P

- Dans le cas d'un semi-conducteur dopé de type p, on introduit des éléments du **groupe** III de la table périodique, comme le **bore**, dans un matériau semi-conducteur comme le silicium, qui est du **groupe IV**.
- Les atomes de bore (par exemple) ont seulement **3 électrons de valence**, alors que le silicium en a 4. Lorsqu'un atome de bore remplace un atome de silicium dans le réseau cristallin, il manque un électron pour compléter la liaison avec ses 4 voisins silicium.

#### Création d'un trou :

- Le réseau donne un électron au bore (qui est un électron de valence) ce qui crée un trou dans la bande de valence. Ce trou se comporte comme une charge positive.
- Ces trous peuvent se déplacer dans le matériau dans le sens identique à celui d'une particule positive.

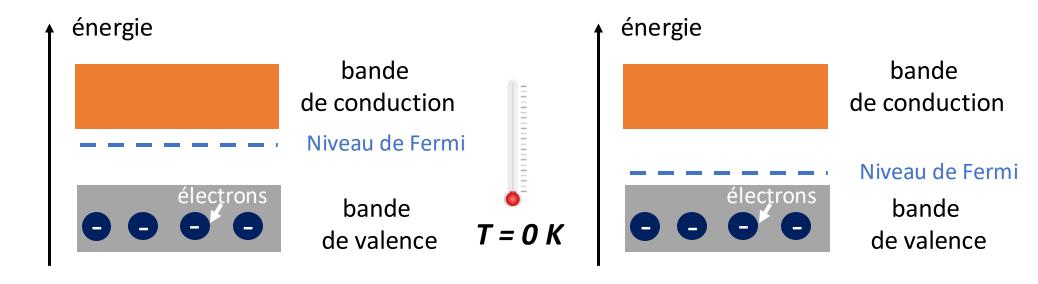
#### Quelle est la conséquence de la création des trous ?

• En introduisant des atomes accepteurs comme le bore, on augmente donc la concentration des trous dans la bande de valence, ce qui augmente la conductivité  $\gamma_{sc}$  du matériau semi-conducteur.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Dopage N

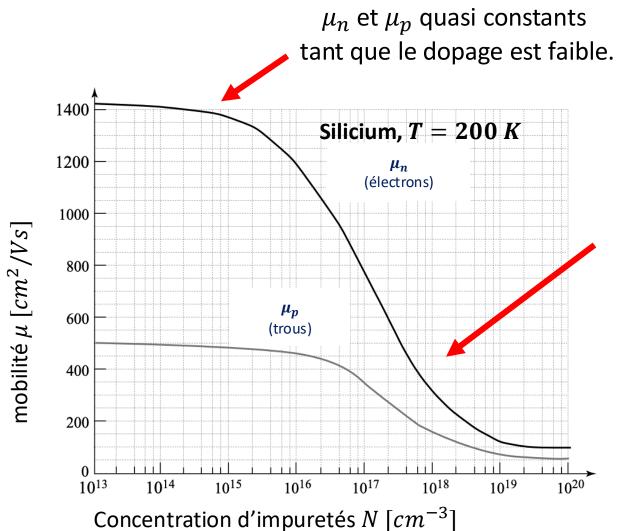
## **Dopage P**



Le niveau de Fermi est plus proche de la bande de conduction, cela signifie qu'il y a plus d'électrons libres dans la bande de conduction qu'il n'y a de trous dans la bande de valence. Le niveau de Fermi est plus proche de la bande de valence, ce qui signifie qu'il y a plus de trous dans la bande de valence que d'électrons libres dans la bande de conduction.

- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de <u>l'at</u>ome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Evolution de la mobilité des électrons et des trous en fonction de la concentration des impuretés.



La mobilité des porteurs de charge chute lorsque le dopage est important

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Nombre d'électrons et de trous

La loi d'action de masse décrit la concentration des porteurs de charge (électrons et trous) dans un matériau semi-conducteur, à l'équilibre thermodynamique.

Remarque: on parle d'équilibre thermodynamique lorsqu'il y a :

- équilibre thermique : la température est constante et la même en tout point de l'espace
- équilibre mécanique : la pression est constante et uniforme
- équilibre chimique : pas de transfert de particules, en d'autres termes : pas de courant

$$np = n_i^2$$

- n = densit'e volumique des 'electrons (<0) dans la bande de conduction (en  $cm^{-3}$ )
- $p = \text{densité volumique des trous (>0) dans la bande de valence (en <math>cm^{-3}$ )
- $n_i =$  densité volumique intrinsèque des porteurs de charge, c.a.d. la concentration des électrons (ou des trous) dans un SC pur, sans impureté.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

#### Loi d'action de masse :

$$np = n_i^2$$

#### Influence du dopage sur n et p:

- Dans un semi-conducteur **de type N**, la concentration des électrons de conduction est très supérieure à celle des trous  $(n \gg p)$ , mais leur produit  $n_i^2$  reste constant.
- Inversement, dans un semi-conducteur **de type P**, la concentration des trous est très supérieure à celle des électrons  $(p \gg n)$  mais la relation  $np = n_i^2$  reste valable.

- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

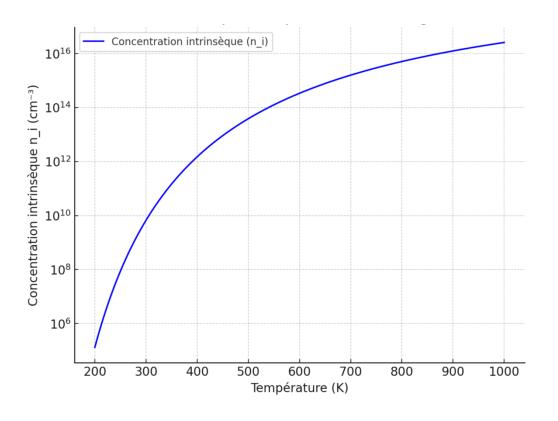
 $n_i$  est déterminé par deux paramètres : température et énergie du gap (la bande interdite)

$$n_i = A T^{3/2} e^{-\frac{1}{2}\frac{E_g}{k_B T}}$$



• 
$$T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273,15$$

- $E_g =$ énergie du gap
- $k_B$ : constante de Boltzmann



L'allure de la courbe montre que si  $T \nearrow$ , alors  $n_i \nearrow$ .

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

#### Application numérique :

# **Dopage N**

Soit  $N_D$  la concentration en atomes donneur d'électrons (en  $cm^{-3}$ )

- ightharpoonup Si  $N_D \ll n(avant\ dopage)$  alors le dopage a peu d'effets
- $ightharpoonup ext{Si } N_D \gg n(avant\ dopage)$  alors le dopage influe significativement sur la densité n et p des porteurs de charge dans le semi-conducteur.

La densité des électrons de la bande de conduction est donc voisine de celle des atomes dopants donneur d'électrons, soit  $n=N_D$ 

La loi d'action de masse donne la concentration en trous :  $p = \frac{n_i^2}{N_D}$ 

**EXEMPLE** : Silicium  $(n_i = 1.5 \cdot 10^{10})$  dopé N à raison de  $N_D = 10^{17} cm^{-3}$  Calculer n et p.

$$n = N_D = 10^{17} cm^{-3}$$

$$p = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1.5 \cdot 10^{10})^2}{10^{17}} = 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

#### Application numérique :

# **Dopage P**

Soit  $N_A$  la concentration en atomes accepteur d'électrons (en  $cm^{-3}$ )

- ightharpoonup Si  $N_A \ll p(avant\ dopage)$  alors le dopage a peu d'effets
- ightharpoonup Si  $N_A \gg p(avant\ dopage)$  alors le dopage influe significativement sur la densité n et p des porteurs de charge dans le semi-conducteur.

La densité des trous de la bande de valence est donc voisine de celle des atomes dopants accepteurs d'électrons, soit  $p=N_A$ 

La loi d'action de masse donne la concentration en électrons :  $n = \frac{n_i^2}{N_A}$ 

**EXEMPLE** : Silicium  $(n_i = 1.5 \cdot 10^{10})$  dopé P à raison de  $N_A = 10^{16} cm^{-3}$  Calculer n et p.

$$n = \frac{n_i^2}{N_A} = \frac{(1.5 \cdot 10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4 \text{ cm}^{-3}$$
$$p = N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Origine du déplacement des porteurs de charges

Le transport des porteurs de charges (électrons et trous) est dû à deux phénomènes : une dérive et une diffusion.

Un exemple très simple pour illustrer ce transport est celui d'une goutte de colorant déposé à la surface d'une rivière.

- La goutte se déplace avec le courant, c'est le phénomène de dérive qui a pour origine une diminution de l'énergie potentielle.
- de plus, elle s'élargit progressivement au cours du temps : c'est le phénomène de diffusion qui résulte du fait que la concentration du colorant n'est pas la même en tout point de la rivière.

Les molécules de colorant diffusent des zones de fortes concentrations vers les zones de faibles concentrations. En d'autres termes, les molécules de colorant vont là où il y a le moins de colorant.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Courant de conduction

Le courant de dérive est présent si il y a un champ électrique  $\vec{E}$ . Ce courant s'appelle le courant de conduction comme on l'a vu au chapitre 1. Sauf que dans le cas du Silicium, matériaux semi-conducteurs, le courant de conduction provient des électrons ET DES TROUS, contrairement au cuivre (par exemple) où le courant de dérive ne provient QUE des électrons.

#### Reprenons les résultats du chapitre précédent :

- Densité volumique de charges des  $e^-$ :
- Vecteur densité de courant :

- $ho_{m,n} = -en$  n: nombre d'électrons par unité de volume
- $\overrightarrow{j_n} = \rho_m \overrightarrow{v_n}$
- $\overrightarrow{v_n}$  : vitesse des électrons

#### Porteur de charges = électrons

- La densité volumique de charges est négative :  $\rho_{m,n} = -en$
- Le vecteur densité de courant est opposé à  $\overrightarrow{v_n}: \overrightarrow{j_n} = -en \overrightarrow{v_n}$

n pour « négatif n

#### Porteur de charges = trous

- La densité volumique de charges est positive :  $\rho_{m,p}=ep$  p= nombre de trous par unité de volume
- Le vecteur densité de courant est dans le même sens que  $\overrightarrow{v_p}:\overrightarrow{j_p}=ep\ \overrightarrow{v_p}$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

$$\overrightarrow{j_n} = -en \overrightarrow{v_n}$$
  $\overrightarrow{j_p} = ep \overrightarrow{v_p}$ 

$$\overrightarrow{j_p} = ep \; \overrightarrow{v_p}$$

Le courant de conduction total est la somme du courant de conduction des électrons et du courant de conduction des trous.

$$\overrightarrow{j_{total}} = \overrightarrow{j_n} + \overrightarrow{j_p}$$

$$\overrightarrow{j_{total}} = -en \overrightarrow{v_n} + ep \overrightarrow{v_p}$$

Reprenons les résultats du chapitre précédent :

- Mobilité des électrons (grandeur scalaire, donc positive):
- $\mu_n = \frac{1}{m}$

Vitesse des électrons :

$$\overrightarrow{v_n} = -\mu_n \vec{E}$$

Rq: Les électrons sont plus mobiles que les trous.

La vitesse des trous est  $\overrightarrow{v_p} = \mu_p \overrightarrow{E}$  (car q = +e dans le chapitre 1), les trous se déplacent dans le même sens que le champ électrique.

$$\Rightarrow \overrightarrow{j_{total}} = (-en) \times (-\mu_n \vec{E}) + ep \times \mu_p \vec{E}$$

$$\overrightarrow{j_{total}} = (en\mu_n + ep\mu_p) \vec{E}$$

$$\overrightarrow{j_{total}} = \gamma_{semi-conducteur} \vec{E}$$

Conclusion : la conductivité du semi-conducteur est:

$$\gamma_{sc} = en\mu_n + ep\mu_p$$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Résumé du courant de conduction dans un semi-conducteur (SC):

• D'une façon générale, quelle que soit la particule (électron ou trou), la vitesse de dérive (ou encore vitesse de déplacement de la particule) est :  $\vec{v} = \frac{q\tau}{m}\vec{E}$ 

Pour un électron :  $q = -e \implies$  leur vitesse est opposée à celle de  $\vec{E}$ Pour un trou :  $q = +e \implies$  leur vitesse est dans le même sens que de  $\vec{E}$ .

- $\mu_n$  et  $\mu_p$  sont respectivement les mobilités des électrons et des trous, avec une mobilité supérieure pour celle des électrons qui bougent facilement dans la bande de conduction.  $\mu_n$  et  $\mu_p$  sont des scalaires donc positifs.
- $\rho_{m,n}=-en<0$  et  $\rho_{m,p}=ep>0$  sont respectivement les densités volumiques de charges des électrons et des trous. n et p sont des densités volumiques de particules (> 0)
- $\overrightarrow{j_n} = -en \overrightarrow{v_n}$   $\implies$  Le vecteur densité de courant des électrons est opposé à la vitesse de déplacement des électrons.

 $\overrightarrow{j_p} = ep \ \overrightarrow{v_p}$   $\implies$  Le vecteur densité de courant des trous est dans le même sens que la vitesse de déplacement des trous.

•  $\overrightarrow{j_{total}} = \gamma_{sc} \overrightarrow{E} \implies$  le vecteur densité totale de courant est dans le même sens que le champ électrique, avec  $\gamma_{sc} = en\mu_n + ep\mu_p$  et la résistivité  $\rho_{sc} = 1/\gamma_{sc}$ 

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## Courant de diffusion

En l'absence de champ électrique, on peut toujours observer un phénomène de diffusion qui peut être décrit par la loi de Fick :

Les particules (électrons et trous) se déplacent des zones les plus concentrées vers les zones les moins concentrées. (exemple de la tâche de colorant dans un verre rempli d'eau calme). Le vecteur gradient, qui décrit une variation d'une grandeur dans l'espace, est adapté pour décrire ce mouvement, sauf que le gradient pointe dans le sens où la concentration augmente le plus rapidement. Il faut donc rajouter le signe « — » pour justifier un déplacement des particules dans le sens de la diminution de la concentration.

D'où l'expression mathématique de la loi de Fick :

le vecteur densité de particules s'écrit :

$$\overrightarrow{j_{particule}} = -D_{particule} \overrightarrow{grad}(n)$$

- n= densité volumique des particules ou encore concentration des particules
- $D_{particule} = \text{coefficient de diffusion de la particule}$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

vecteur densité de particules :

$$\overrightarrow{j_{particule}} = -D_{particule} \ \overrightarrow{grad}(n)$$

Le vecteur densité de courant est lié aux particules chargées. Il faut donc multiplier le vecteur densité de particules par la charge de la particule.

• Pour les électrons :  $\overrightarrow{j_n} = (-e) \times (-D_n \ \overrightarrow{grad}(n))$  n = densit'e volumique des 'electrons  $\overrightarrow{j_n} = e \ D_n \ \overrightarrow{grad}(n)$ 

Pour les trous :  $\overrightarrow{j_p}=e \times (-D_p \ \overrightarrow{grad}(p))$  p= densité volumique des trous  $\overrightarrow{j_p}=-e \ D_p \ \overrightarrow{grad}(p)$ 

Les relations permettent de conclure que le courant de diffusion des électrons circule dans le sens inverse du courant de diffusion des trous.

• D'où le courant total  $\overrightarrow{j_d}$  de diffusion dans un semi-conducteur :

$$\overrightarrow{j_d} = e \ D_n \ \overrightarrow{grad}(n) - e \ D_p \ \overrightarrow{grad}(p)$$

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## **Courant total**

La densité de courant totale est la somme des densités de courant de conduction et de diffusion :

$$\vec{j} = \vec{j}_c + \vec{j}_d$$

- Remarque 1 : Pour un conducteur de même surface, le courant i est proportionnel à la densité de courant car  $i=\iint \vec{j}\cdot d\vec{S}$
- Remarque 2 : Pour de petits champs électriques, les effets de la mobilité  $\mu$  et de la diffusion D sont directement liés à la température par la relation d'Einstein :

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q}$$

• 
$$K_B = 1.38 \times 10^{-23} J. K^{-1} \text{ et } q = e = 1.6 \times 10^{-19} C$$

- $D_n$  et  $D_p$  = coef de diffusion des électrons et des trous
- $\mu_n$  et  $\mu_p$  = mobilité des électrons et des trous

Application numérique :

pour du Silicium subissant un dopage de type N, 
$$D = \frac{k_B T}{q} \mu$$
  $N_n = 3 \cdot 10^{16} \ cm^{-3}$  à  $20^{\circ}$ C,  $k_B T/q = 25 \ mV$   $\mu_n = 1\ 000 \ cm^2$ .  $V^{-1}$ .  $s^{-1} \implies D_n = 25 \ cm^2$ .  $s^{-1}$   $\mu_p = 400 \ cm^2$ .  $V^{-1}$ .  $s^{-1} \implies D_p = 10 \ cm^2$ .  $s^{-1}$ 

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de <u>l'at</u>ome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion

#### 2. La jonction PN

- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# La jonction PN

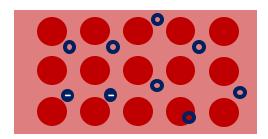
- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion

#### 2. La jonction PN

- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Complément sur le dopage P et N

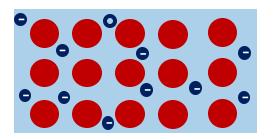
#### Semi-conducteur dopé P



Trous majoritaires

- Milieu neutre car pour chaque atome, le nombre de protons compense celui des électrons.
- De base, l'atome de bore perd son trou si la température est suffisante, donc le phosphore devient ionisé (anion), mais localement la densité de charge reste nulle car le trou libre reste assez proche de l'atome de bore. Ce trou ne bouge pas tant que la jonction PN n'est pas réalisée.

#### Semi-conducteur dopé N



électrons majoritaires

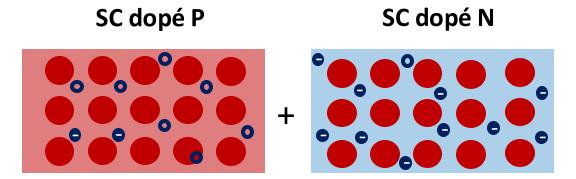
- Milieu neutre car pour chaque atome, le nombre de protons compense celui des électrons.
- De base, l'atome de phosphore perd son 5ème électron si la température est suffisante, donc le phosphore devient ionisé (cation), mais localement la densité de charge reste nulle car l'électron libre reste assez proche de l'atome de phosphore. Cet électron libre ne bouge pas tant que la jonction PN n'est pas réalisée.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Jonction PN à l'équilibre

« fictive » car dans les faits, la jonction PN se fait sur le même substrat et non 2 la juxtaposition physique de 2 SC de type P et N.

La jonction PN à l'équilibre (ou encore non polarisée) désigne une jonction « fictive » formée entre un semi-conducteur de type P (riche en trous de charge positive) et un semi-conducteur de type N (riche en électrons de charge négative) sans l'application d'une tension externe.



milieu neutre avec trous majoritaires

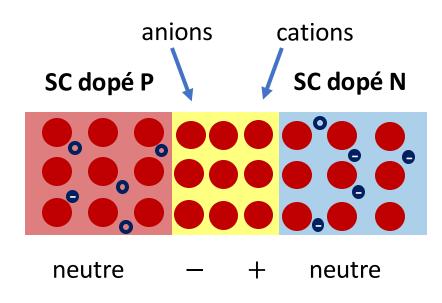
milieu neutre avec électrons majoritaires

#### Lors du contact des deux régions :

• Au voisinage de l'interface, les électrons libres de la zone N vont diffuser dans la zone P qui est pauvre en électrons. Ils se recombinent aux trous présents dans la zone. De même les trous de la zone P vont diffuser vers la zone N qui est pauvre en trous. Ils se recombinent aux électrons de cette zone. Ce processus résulte du fait que les énergies de Fermi des deux zones ne sont pas égales.

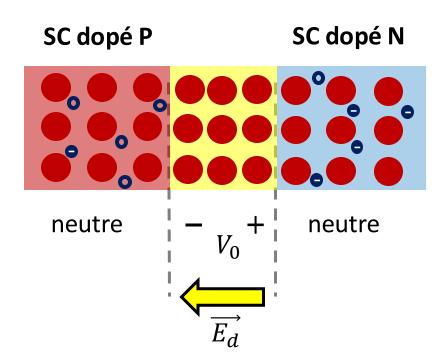
- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

- Les électrons et les trous sont des porteurs de charge mobiles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des ions (anions et cations) aux nœuds du réseau cristallin. Ceux-ci ne peuvent migrer et restent en placent lorsqu'un électron où un trou diffuse dans l'autre zone.
- Par conséquent, lors de la diffusion des électrons et des trous, il va y avoir un excédent de charges positives (= cations des impuretés donneurs d'électrons) près de l'interface N et un excédent de charge négative (= anions des impuretés accepteur d'électrons) près de l'interface P.
- Au total, ce processus de diffusion crée dans la zone P, près de l'interface, une charge négative et dans la zone N, près de l'interface, une charge positive.



Conclusion: dans la zone proche de l'interface, il n'y a plus du tout de charges mobiles (électrons et trous). De ce fait, on appelle cette zone (jaune sur le schéma) la zone de charges désertée, notée ZDC.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse



- Un champ électrique noté  $\overline{E_d}$  (« d » pour diffusion) se construit progressivement. La diffusion d'électrons et de trous se poursuit jusqu'à ce que ce champ électrique devenu important arrête le processus de diffusion. Dans ce cas, on a atteint l'équilibre et les énergies de Fermi sont égales.
- Lorsque la jonction PN est à l'équilibre, il existe à l'interface des semi-conducteurs P et N une zone désertée et une barrière de potentielle de hauteur  $V_0$  qui s'oppose à la diffusion additionnelle des électrons de la zone N vers la zone P.

$$V_0 = \frac{k_B T}{e} \ln \left( \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

#### Rappel:

- $N_A$  la concentration en atomes accepteur d'électrons (en  $cm^{-3}$ ) exemple Dopage N au phosphore.
- $N_D$  la concentration en atomes donneur d'électrons (en  $cm^{-3}$ ) exemple Dopage P au bore.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

**EXEMPLE**: Jonction PN de Silicium à température ambiante,  $N_A = 10^{16} cm^{-3}$  et  $N_D = 10^{17} cm^{-3}$  Calculer la barrière de potentiel.

$$V_0 = \frac{k_B T}{e} ln \left( \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.026 ln \left( \frac{10^{16} \cdot 10^{17}}{(1.5 \cdot 10^{10})^2} \right)$$
$$= 0.76 \text{ V}$$

- Par conséquent, il y a plusieurs moyens d'augmenter la barrière de potentiel :
  - ightharpoonup à  $E_g$  fixé, plus le produit  $N_A N_D$   $\nearrow$  et plus  $V_0$   $\nearrow$
  - ▶ plus  $T \nearrow$  et plus  $V_0 \searrow (n_i = A \ T^{3/2} \ e^{-\frac{1}{2}\frac{E_g}{k_BT}}$  donc la température augmente le nb de porteurs de charge)

- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse



- $\triangleright$  il varie en fonction de x
- Maxwell-Gauss:  $div(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon}$

$$\Rightarrow$$
 En 1D:  $\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow E(x) = \frac{\rho}{\varepsilon}x + cte$ 

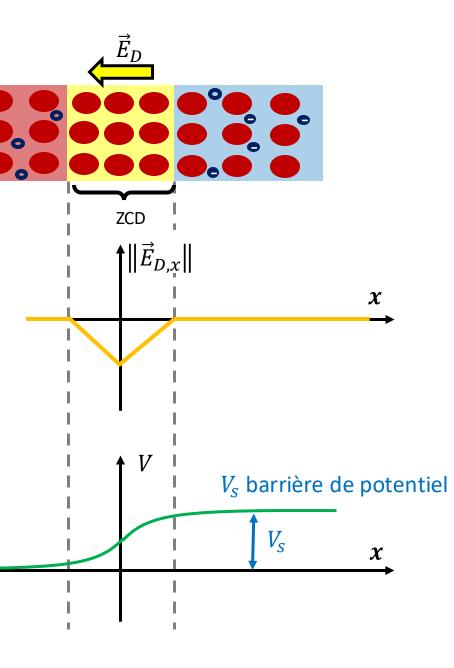
- Potentiel électrique
  - $\triangleright$  il varie en fonction de x
  - Maxwell-Faraday :  $\overrightarrow{E_D} = -\overrightarrow{grad}(V)$

$$\rightarrow E_{D,x} = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$\Rightarrow dV = -E_{D,x}dx$$

$$\Rightarrow V(x) - V(x_0) = -\int_{x_0}^x E_{D,x}(x) dx$$

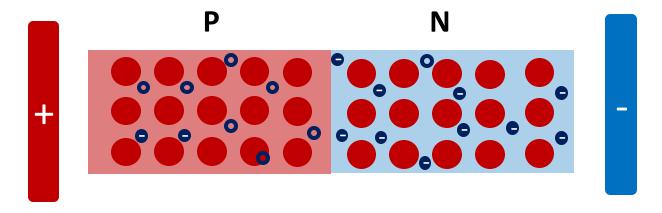
$$\Rightarrow V(x) = -\int_{x_0}^x E_{D,x}(x) dx$$



- Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## **Polarisation directe**

région P reliée à un potentiel supérieur à celui de la région N

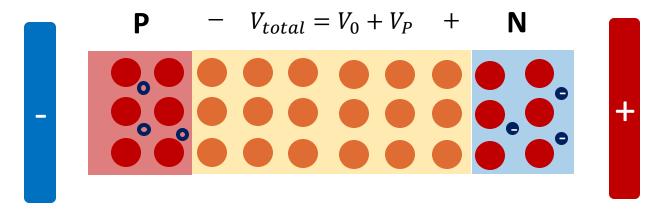


- On applique une tension notée  $V_p$  (« p » pour polarisation) orientée du potentiel négatif vers le potentiel positif) qui fait diminuer  $V_S$  (orienté de P vers N dans la ZDC) au point de l'annuler. Dans ce cas la barrière de potentiel a disparu (c'est pourquoi  $V_S$  et  $V_a$  n'apparaissent pas sur le schéma car ils se compensent et leur somme est nulle).
- Par conséquent le champ électrique de polarisation qui empêchait les porteurs majoritaires de charge (les électrons libres côté N et les trous côté P) de diffuser a lui aussi disparu. La diffusion est donc de nouveau rétablie et abondante. Le courant circule. La jonction est passante.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

## **Polarisation inverse**

région P reliée à un potentiel supérieur à celui de la région N



- On applique une tension notée  $V_p$  dans le sens du potentiel négatif vers le potentiel positif qui fait s'ajoute à la tension  $V_0$ . Dans ce cas la barrière de potentiel est alors augmentée ce empêche la diffusion des porteurs de charge majoritaires.
- On dit que la jonction est bloquante, à la fois pour les électrons et pour les trous.

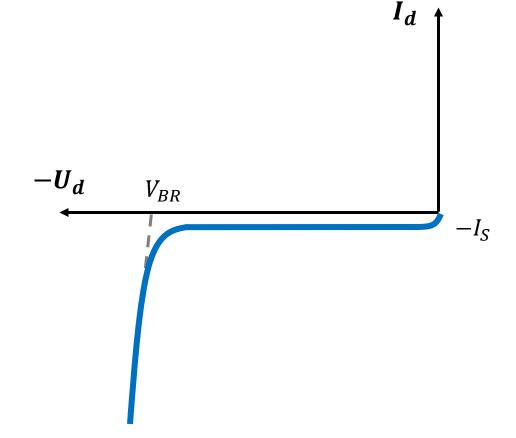
- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

- A température nulle, il y a toujours des porteurs de charges (électrons et trous) qui franchissent cette barrière et leur flux conduit à un courant appelé « courant inverse ». Les porteurs de charges qui contribuent au courant inverses sont minoritaires. L'intensité de ce courant croit fortement avec la température. Par exemple pour le silicium il double tous les 11°C.
- Si on mesure ce courant en fonction de la température et qu'on l'extrapole au zéro absolu, on obtient une valeur une valeur notée  $I_S$  appelé courant inverse de saturation qui dépend de la tension de polarisation (en sens inverse).
- Au-delà d'une certaine tension appelé tension de rupture on a en général destruction du composant.

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

Courant de polarisation inverse :

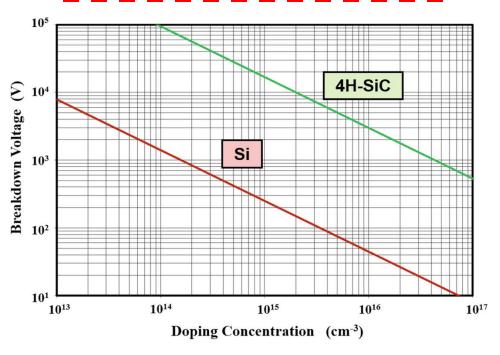
$$I_D = -I_S$$



#### **Pour information:**

Tension de Breakdown à partir de laquelle le composant est détruit :

$$V_{BR} \approx 60 \left(\frac{E_g}{1,1}\right)^{3/2} \left(\frac{N_D}{10^{16}}\right)^{-3/4}$$



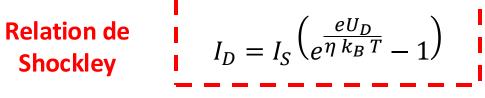
→ On peut augmenter la tension de breakdown en dopant davantage la zone N.

Fundamentals of Power semiconductor devices, Springer, 2018

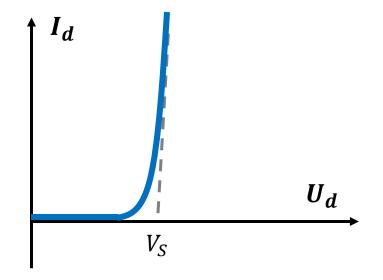
- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion
- 2. La jonction PN
- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

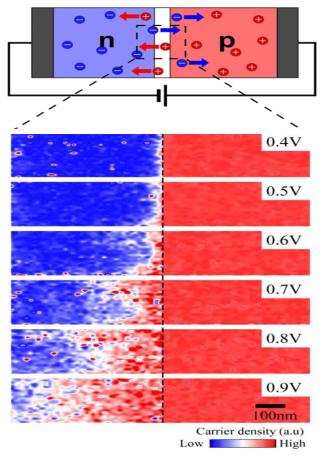
#### **Expression du courant qui circule dans la diode :**

Lorsque la diode est passante, les porteurs majoritaires peuvent circuler, un courant  $I_D$  (« D » pour diode) circule de la zone P vers la zone N. Son expression ci-dessous reste valable lorsque la diode est polarisée en inverse la tension  $V_D$  étant alors négative.



 $\eta$  entre 1 et 2 selon le matériau





Imagerie des porteurs de charge positifs (trous) en fonction de la tension de polarisation  $V_D$ . Les porteurs diffusent d'autant plus que  $V_D$  est important, augmentant ainsi  $I_S$ .

Yoshida, PRL 2007

- 1. Les semiconducteurs (SC)
- A. Structure de l'atome
- B. Energie thermique
- C. Semi-conducteur
  - SC purs
  - SC dopés
- D. Courant dans un SC
  - Courant de conduction
  - Courant de diffusion

#### 2. La jonction PN

- A. A l'équilibre
- B. Polarisation directe
- C. Polarisation inverse

# Fin du cours